科学研究費助成事業(基盤研究(S))公表用資料 〔平成29年度研究進捗評価用〕

平成26年度採択分 平成29年3月25日現在



研究の概要

 Wを表面近傍で安定形成する表面処理技術や表面デバイス技術を開発した。特にラビ振動コント ラストを利用した WFの安定性評価法と窒化表面での NFの安定化という新しい方法を見出した。
窒化表面の NH₂基により生体分子を直接共有結合固定した際の浅い NFの安定化を達成した。
コヒーレンス時間 T₂のさらなる上昇により、ダイヤモンド表面の核酸の局所 NMR 観測を実施する。
研究分野:工学、電気電子工学
キーワード:電子デバイス

1. 研究開始当初の背景

ダイヤモンド中の窒素と空孔により形成 される NV センターの電子スピンと、他の電 子スピンや核スピンとの相互作用の応用と して、量子コンピューター用量子ビット、局 所 NMR 検出等の研究が世界的に非常に盛ん である。この理由は、負に帯電した NV セン ター(NV)の2 個の電子スピンが、磁場なし の室温でスピン偏極し、そのスピン共鳴が単 一光子源としての NV の強い赤色蛍光 (638nm)にて高感度検出できるからである。 既にダイヤモンド中の ¹³C や表面上の¹H の NMR 観測がドイツ、米国から報告されてお り、緊急性が高いテーマである。

研究の目的

NVを出来るだけ表面近傍で安定形成し、し かもコヒーレンス時間を長くすることでダイ ヤモンド表面に固定した短い DNA、RNA、 ATP のリン酸の³¹P 核スピンが NV の電子ス ピンに与える双極子-双極子相互作用を NMR 信号として検出する。

研究の方法

1.表面近傍でも長いコヒーレンス時間をもつ NV センター: ¹²C 濃縮超高純度ダイヤモンド の表面の不対電子の消滅と不要な電子スピン を発生する表面近傍のバルク欠陥の不対電 子を水素で、表面の不対電子を他の原子でそ れぞれ終端することで消滅させる。これによ り表面近傍 5nm 以内でもコヒーレンス時間 が長い NV を形成する。

2. **NV**を電荷状態の安定化するためのダイヤ モンド表面の形成: 正の電子親和力(χ = +1.5-2.0 eV)をもつ窒素終端あるいは酸素終端をダイヤモンド表面に形成し、NV センターの電子を安定化させ、センターを 100% NV にする。

3. ダイヤモンド表面に電界効果トランジス タ(FET)の形成:浅いNVセンターの領域 に表面チャネル型のFETを形成し、オフ状 態の高電界下で空乏層を伸長させることで、 電気的にNV.の安定領域を制御する。

4. ダイヤモンド中のリン原子(⁸¹P)および 表面に固定した³¹Pを含む生体分子のNMR 信号の観測:ダイヤモンド中の4面体配位し た³¹P、固定したアデノシン三リン酸(ATP) または核酸(DNAまたはRNA)の³¹Pの核ス ピンのNMR周波数を検出、さらにその位置 を検出する。NV⁻の電子スピンをM_s=0とM_s=-1 の状態で量子コヒーレンス状態にしておき、 ターゲット原子の核スピンのラビ振動がも たらす電子スピンのコヒーレンス状態の位 相変化を観測するのが、NV センター利用し た局所核磁気共鳴の原理である。

4. これまでの成果

1) NV⁻の安定性をラビ振動の蛍光強度の振動 コントラストで評価: ダイヤモンド表面は終端 構造によっては最表面の吸着電荷の影響を 受け、NV センターはNV⁻とNV⁰の間を行き来 し、不安定となる。ラビ振動の蛍光強度で、振 動成分に寄与する成分(スピン関与成分)はNV⁻ 由来で、振動に寄与しない成分はNV⁰由来である。 従って、NV⁻の電荷安定性をラビ振動の蛍光強 度の振動コントラスト $C = 2A/y_0$ から評価できる ことを見出した(論文1、2)。ここで、A はラビ振 動の振幅、 y_o は $m_s=0$ と $m_s=1$ 蛍光の平均値である。

2) フェルミ準位のピニングによる NV⁻の安定 性とコヒーレンス時間:上記のラビ振動コントラ ストを考慮すると、酸素アニールが NV⁻の優れた 安定性を示すことがわかった。高密度の酸素終端、 特に C=0 結合の π 反結合軌道 (π^* 軌道) が、表面 バンドギャップ中央付近 ($\sim 2.8 \text{ eV}$) にてフェル ミ準位のピンニングをもたらし、吸着イオンや電 界の影響を受けにくい表面となったと考えられる。 ハーン・エコー法によるコヒーレンス時間 T_2 は約 100 μ sec が得られており、深さ 3nm 以下として は世界的に見て非常に高い値である(論文 2)。

3) 窒化表面による新たな NV⁻の電荷安定化: 窒素/水素(4%) ラジカル照射後のラビ振動コントラストの平均値は高く、1keV イオン注入領域においては 0.40、2keV イオン注入領域では 0.46 と極めて安定した結果であった。窒素ラジカル照射後の 試料は、酸素アニール後と同様にハーン・エコー 測定ではラビ振動のゼロレベルに収斂し、NV-の 電荷状態は非常に安定している。ラビ振動測定と ハーン・エコー測定結果から、窒素/水素ラジカル 照射が浅い NV-の電荷状態安定化に寄与するこ とが初めて明らかにされた(論文1)。

4) 高耐圧 FET による NV⁻の電荷安定化のため のフェルミ準位の制御:表面からキャリア(正礼) を追い出し、空乏化するとポテンシャルは下向き に湾曲し、さらに高い電界ではフェルミ準位が真 性フェルミ準位(ギャップ中央)を逆転し高くな り、すなわち反転層がゲート電極近傍に出現す る。これを実現するには高電圧(500V以上) 高電界(1MV/cm)下で動作するプレーナー型 電界効果トランジスタ(FET)が必要で、そ れを表面スピンの極めて少ない水素終端ダ イヤモンド表面を利用して作製することが 可能となった(論文3)。

5) DNA 固定表面での NV⁻の安定化:DNA 固定後の表面(論文 4)でもとの酸化表面ある いはラジカル窒化表面と同様な高いコント ラストのラビ振動が観測された。表面近傍の NV-の電荷安定化が可能な終端構造に DNA が共有結合にて安定固定できることは、繰り 返し測定を可能とし、生体分子の動的挙動、 再現性の確認等に極めて有利である。

6) 浅い単一 NV-を独立観測のための基盤 技術:窒素濃度が十分に制御されたダイヤモ ンド基板中の単一 NV-を独立して蛍光観 測するためには、低ドーズ量(10^{9} cm⁻²程度) で低加速(1-5 keV)イオン注入が必要であ る。この際、バックグラウンドの窒素による NV はイオン注入由来の NV の1%以下が望 ましい。これは窒素原子の面密度で 10^{7} cm⁻² 以下に相当し、バックグランドへの寄与が深 さ約1 μ m とすると窒素原子密度 10^{11} cm⁻³以 下が必要となる。さらに、天然に存在する ¹³C(1.1%)の核スピンを除去するために¹²C 濃縮した反応ガスの高純度化も必須である。 これらを達成できるダイヤモンド結晶成長 技術が本研究により、完成した(論文 5)。 5. 今後の計画

ダイヤモンド表面に核酸を共有結合した状態で、表面近傍の NV[−]の安定化が可能となったので、ダイヤモンド上のリン原子(³¹P)の局所 NMR 観測を実施する。

6. これまでの発表論文等(受賞等も含む) 1. T. Kageura, K. Kato, H. Yamano, E. Suaebah, M. Kajiya, S. Kawai, M. Inaba, T. Tanii, M. Haruyama, K. Yamada, S. Onoda, W. Kada, O. Hanaizumi, T. Teraji, J. Isoya, S. Kono, and H. Kawarada, "Effect of a radical exposure nitridation surface on the stability shallow charge of nitrogen-vacancy centers in diamond,"Appl.Phys.Express, 10 巻 Mar. 2017 (掲載決定).

2. H. Yamano, S. Kawai, K. Kato, T. Kageura, <u>M. Inaba</u>, T. Okada, I. Higashimata, M. Haruyama, T. Tanii, K. Yamada, <u>S. Onoda</u>, W. Kada, O. Hanaizumi, <u>T. Teraji</u>, <u>J. Isoya</u>, and <u>H. Kawarada</u>, "Charge state stabilization of shallow nitrogen vacancy centers in diamond by oxygen surface modification", Jpn. J. Appl. Phys., 56 巻, 4S 号, 04CK08/1-7 頁 (23.Mar. 2017).

3. <u>H. Kawarada</u>, T. Yamada , Dechen Xu , H. Tsuboi , Y. Kitabayashi , D. Matsumura , M. Shibata , T. Kudo , <u>M.</u> <u>Inaba</u> , <u>A. Hiraiwa</u> "Durability-enhanced two-dimensional hole gas of C-H diamond surface for complementary power inverter applications", Scientific Reports.7 巻 , 42368/1-8 頁 , 20 Feb. 2017, (DOI: 10.1038/srep42368)

4. E. Suaebah, Y. Seshimo, M. Shibata, S. Kono, M. Hasegawa, and <u>H. Kawarada</u>, "Aptamer strategy for ATP detection on nanocrystalline diamond functionalized by a nitrogen and hydrogen radical beam system," J. Appl. Phys. 121 巻, 4 号, 044506/1-6 頁, Jan. 2017,(DOI: 10.1063/1.4974984)

5.<u>T. Teraji</u>, <u>J. Isoya</u>, K. Watanabe, S. Koizumi, and Y. Koide, "Homoepitaxial diamond chemical vapor deposition for ultra-light doping", Mater. Sci. Semicond. Process. Article, Nov. 2017, (DOI:10.1016/j.mssp.2016.11.012) (掲載決定).

受賞:<u>川原田 洋</u> 2016年度文部科学大臣 表彰 科学技術賞(研究部門)

業績名:ダイヤモンドパワートランジスタお よびバイオセンサの研究

http://www.kawarada-lab.com/index.html